統合報告書2023の訂正および追補について、お知らせいたします。

<訂正>

訂正箇所には下線を付して表示しております。

P.8 会社概要

● 半導体製造プロセスおよび当社の主要製品 (Prexa[™] 装置画像の差し替え)

TOTALE TESTER (TOTAL SELENCE OF C)					
誤	正				
	TEL TOWARD CONTROL OF THE PARTY				

P.12 成長の原動力と強み

● 強み (注釈)

()					
誤	正				
※2 当社推定 (202 <u>3</u> 年)	※2 当社推定 (202 <u>2</u> 年)				

P.48 人権

● 人権デューデリジェンスにより潜在的 / 顕在的リスクとして確認され、対応を進めている主な項目(表)

誤	正
応急処置要因の配備	応急処置要員の配備

P.49 コンプライアンス

● 通報・相談内容の内訳(円グラフ)

誤	正
<u> </u>	職場環境 39%、パワーハラスメント 28%、安全/環境 1%、情報セキュリティ/
知的財産 5%、セクシャルハラスメント 3%、贈答/接待 2%、その他 27%	知的財産 4%、セクシャルハラスメント 2%、贈答/接待 3%、その他 <u>21</u> %

P.86 特許許可率

	誤					正					
	2017.12	2018.12	2019.12	2020.12	2021.12		2017.12	2018.12	2019.12	2020.12	2021.12
日本	82.9	83.1	84.9	79.8	74.5	日本	<u>71.5</u>	82.9	83.1	84.9	79.8
米国	<u>85.1</u>	<u>85.5</u>	<u>87.3</u>	<u>83.9</u>	<u>81.5</u>	米国	<u>78.0</u>	<u>85.1</u>	<u>85.5</u>	<u>87.3</u>	<u>83.9</u>

P.30 知的財産マネジメント

74. 37.01					
誤	正				
※ 2021 年算出値	※ 202 <u>2</u> 年算出値				

<追補>

追補箇所には下線を付して表示しております。

P.44 人材

● ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン (DE&I)

サクセッションプランニングにおいて、ジェンダーダイバーシティを意識したタレントパイプライン (人材育成計画) 形成をおこない、女性管理職比率を 2027 年 3 月期までにグローバル 8.0%、日本 5.0%にする目標に向けた取り組みを実施。またそれ以降も比率のさらなる向上を目指す